

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS

Tytuł projektu: Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa

Kierownik projektu: dr Maciej Molas

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj zatrudnienia: stypendium

Miesięczne wynagrodzenie brutto: 4500 zł miesięcznie przez maksymalny okres 36 miesięcy + 12 miesięcy finansowane przez Uniwersytet.

Czas trwania umowy/stypendium: 36 miesięcy w ramach projektu + 12 miesięcy finansowane przez Uniwersytet.

Termin rozpoczęcia pracy: luty 2020

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016r.

Opis projektu:

Projekt wpisuje się w bujnie rozwijającą się dziedzinę dwuwymiarowych kryształów półprzewodnikowych, która została zapoczątkowana odkryciem grafenu. Planowane są badania kompleksów ekscytonowych w dwóch typach próbek: (i) wysokiej jakości cienkich strukturach półprzewodnikowych materiałach warstwowych, takich jak dichalkogenki metali przejściowych (np.: MoS₂, WS₂) lub monochalkogenki metali (np.: InSe, GaSe) otrzymywanych przez ich zamykanie w heksagonalnym BN; (ii) sztucznie złożonych heterostrukturach van der Waalsa przynajmniej dwóch różnych materiałów warstwowych. W ramach projektu planuje się wytwarzanie w/w próbek oraz badania z wykorzystaniem różnorodnych optycznych technik spektroskopowych.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN OPUS „Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa”. Stypendyst(k)a będzie wytwarzać oraz prowadzić badania wysokiej jakości struktur warstwowych z wykorzystaniem szerokiej gamy technik spektroskopowych, takich jak fotoluminescencja, kontrast odbicia oraz rozpraszanie Ramana, w różnych warunkach, np.: w funkcji temperatury i w zewnętrznym polu magnetycznym.

Wymagania/profil kandydata:

- 1) Tytuł Magistra (lub równoważny) uzyskany w dziedzinie fizyki, chemii, optoelektroniki lub pokrewnej. Stopień musi być uzyskany przed rozpoczęciem pobierania stypendium,
- 2) Doświadczenie w eksperymentalnych badaniach spektroskopowych, np.: fotoluminescencja, rozpraszanie Ramana,
- 3) Motywacja do pracy naukowej,
- 4) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z pozostałymi członkami grupy badawczej oraz czytanie literatury naukowej w tym języku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) List motywacyjny z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych (plik w formacie PDF powinien zawierać zeskanowany podpis) - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia,
- 2) Życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach,
- 3) Listę publikacji, prezentacji konferencyjnych, odbytych staży naukowych i innych osiągnięć,
- 4) Wykaz przedmiotów i ocen z I i II stopnia studiów,
- 5) Kopie uzyskanych dyplomów,
- 6) Certyfikat znajomości języka angielskiego lub oświadczenie kandydata, że jego znajomość języka angielskiego jest wystarczająca, aby brać udział w programie Szkoły Doktoranckiej i pracować w projekcie badawczym,
- 7) Dane kontaktowe opiekuna naukowego i innych współpracowników naukowych (co najmniej dwie referencje)

Termin składania dokumentów: 31.12.2019 r.

Forma składania ofert: e-mail na adres: maciej.molas@fuw.edu.pl

Uwaga: po pozytywnej rekrutacji kandydat będzie musiał uzyskać status doktoranta w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)